Kokai 3-234467(Attachment 1)
Publication Date: Oct. 18, 1991

Application No.: 2-24393 Filing Date: Feb. 5, 1990

Applicant: Canon

Title: A Polishing Method of a Die Attaching Surface of a Stamper and its

Polishing Device

Abstract:

(translation from upper right-column, line 7 to lower right-column, line 16, page 3)

The polishing platen 6 is rotatably positioned on a polishing unit which is not shown. An axis 6a is connected to an output terminal of a driver 9 provided on the polishing unit which comprises an electric motor 9, etc. to rotate the polishing plate 6 at a predetermined number of revolutions.

A disk-shaped polishing holder 7 with an axis 7a is detachably and rotatably attached to an unit and moves freely in the axis direction by a moving mechanism. The polishing holder 7 can apply predetermined pressure uniformly on a surface of the holding plate 2 which is on the opposite side to a surface where a stamper 1 is attached. A suction cup which is not shown is provided in the polishing holder 7 to hold the holding plate 2 by adsorption.

The rotation axis of the polishing holder 7 is displaced from the rotation axis of the polishing platen 6. When the polishing platen 6 rotates, the polishing holder 7 rotates in a opposite direction. Thus, a die attaching surface 1a of the stamper 1 and the polishing cloth 5 on the polishing platen 6 are ground to each other. When polishing, liquid slurry is dropped on the polishing cloth 5 in a predetermined proportion.

A surface 2a to be measured is formed in a ring shape around the outside of a portion of the surface of the holding plate 2 where the stamper 1 is attached. The surface 2a to be measured is parallel with the die attaching surface 1a and is opposed to the polishing cloth 5.

A window glass 4 is inserted into an attachment hole 6b which is formed at an appropriate portion of the polishing platen 6 such that the window glass 4 is slightly behind the surface of the polishing cloth 5 affixed to the polishing platen 6 to form almost the same plane. The surface of the window glass 4 is not covered with the polishing cloth 5 and is exposured.

A sensor 3a of an optical displacement measuring device 3 is inserted into the attachment hole 6b below the window glass 4. Measurement light 3d passes through the window glass 4 and irradiates the surface 2a to be measured.

The measurement light 3d moves as the polishing plate 6 rotates, and crosses the surface 2a to be measured twice in a rotation. The measurement light 3d irradiates the surface 2a to be measured every time the light 3d crosses the surface 2a.

The sensor 3a is connected to a calculation element 3b in the optical displacement measurement device 3 via a slip ring or others which is not shown.

Based on the measured signal from the sensor 3a, the calculation element 3b calculates a measured value of a displacement of the surface 2a in a direction orthogonal to the die attaching surface 1a. The calculated values are input to a control unit 8.

The control unit 8 are known in the art which is allowed to set a polishing dimension and to stop the driving portion 9 when the measured value reaches the polishing dimension. (Fig. 1 and Fig. 2)

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3−234467

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月18日

B 24 B 37/04 7/04 49/12 D 6581-3 C B 7234-3 C 7908-3 C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機

②特 願 平2-24393

20出 願 平2(1990)2月5日

②発明者 秋野 正二 ②出願人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

何代 理 人 弁理士 若 林 忠

明 細 彗

1. 発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびそ の研磨機

2. 特許請求の範囲

1. 研磨機を使用するスタンパの金型取付面の研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするスタンパの金型取付面の研磨方法。

2. 保護盤に被着しているスタンパの金型取付面と研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに撂掠させる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成された測定面と、

該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設置された光学式変位計のセンサと、

該センサの測定信号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を常時演算して求める前記光学式変位計の演算部と、

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするスタンパの金型取付面の研磨機。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、各種の情報信号が記録されたコンパクトディスクや光ディスク等の情報記録盤の複製 基板を成形するためのスタンパの研磨に関し、特に該スタンパをプレス用もしくは射出成形用の金型に取り付けるためのスタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機に関するものである。

[従来の技術]

従来、スタンパの金型取付面と研磨クロスとを

互いに摺擦させる研磨機を使用したスタンパの金 型取付面の研磨方法には、次のものがある。

まず、マイクロメータ、超音波厚さ計、渦電流厚さ計、光学式変位計等を用いて測定した研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて研磨代寸法を求める

該研磨代寸法と経験的に求めておいた研磨レート(単位時間当たりの研磨量、例えば1.0 μ m / 分など。)とから、誤差を見込んで研磨時間を計算して前記研磨機のタイマーに設定する。

該タイマーにより研磨機が自動停止するまで前 記スタンパの金型取付面の研磨をする。

該研磨を終えたのち、スクンバを洗浄してその厚さを測定する。その測定値が前記所定のスタンパの厚さに達していれば研磨をそのまま終了し、そうでなければ前記研磨レートを修正して同じ工程を前記所定のスタンパの厚さに達するまで繰り返す。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明のスタンパの 金型取付面の研磨方法は、

研磨機を使用するスタンパの金型取付面の研磨 方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするものである。

本発明のスタンパの金型取付面の研磨機は、

保護盤に被着しているスタンパの金型取付面と 研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに摺接させる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成された測定面と、

該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設置された光学式変位計のセンサと、

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、上記従来の技術の問題点に鑑みてなされたものであり、研磨を終えるたびに、スタンパの洗浄とその厚さの測定とを繰り返す必要のない、研磨時間の短いスタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機を提供することを目的とするものである。

該センサの測定信号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を 常時演算して求める前記光学式変位計の演算部

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に違したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするものである。

[作用]

上記のように構成された本発明のスタンパの金 型取付面の研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値である研磨代寸法は、スタンパの金型取付面が研磨により削り取られるべき寸法である。したがって、研磨中、光学式変位計によりスタンパの金型取付面の研磨量が常時測定されてその測定値が前記研磨代寸法に達したときに、前記所定のスタンパの厚さが得られる。

また、本発明のスタンパの金型取付面の研磨機

において、

測定面は、スタンパが被着している保護盤に形成されているので、該スタンパの金型取付面に垂直な方向の該測定面の変位量は、該金型取付面の研磨量である。

したがって、光学式変位計は、前記研磨量を 常時測定してその測定値を求めていることにな る。

制御ユニットに前記研磨代寸法を設定して研磨を開始すると、該制御ユニットは前記測定値が前記研磨代寸法に達したときに研磨機を停止させるので、所定のスタンバの厚さが得られる。

[実施例]

本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

まず、本発明の方法の実施に使用するスタンパの金型取付面の研磨機の第1実施例について説明する。

第1図および第2図において、スタンパ1は、 情報信号をカッティングしたガラス原盤上にニッ ケルを500 ~2000Aの厚さに蒸着して導電化し

る。

また、該研磨ホルダ7は、前記研磨定盤6の回転中心軸とずれた位置にその回転中心軸があり、研磨定盤6が回転することにより、その回転とは反対回りの回転をする。これにより前記スタンパ1の金型取付面1aと前記研磨クロス5とが互いに摺擦して研磨される。該研磨に際しては、液体の研磨剤が設定された割合で前記研磨クロス5に流下される。

測定面2aは、前記保護盤2のスタンパ1が被 着している面より外側の面に環状に形成されてお り、前記金型取付面1aと平行で前記研磨クロス 5 に対向している。

ガラス板4は、前記研磨定盤6に張られた研磨 クロス5の表面からわずかに後退してほぼ同一平 面を形成するように該研磨定盤6の適宜部位に形 成された取付孔6bに嵌着されており、その表面 は前記研磨クロス5が張られることなく露出して

光学式変位計(例えば、株式会社キーエンス製

た後、その上に電鏡によりニッケルを305 ~330 μ m の厚さに電着して形成したものであり、前記 ガラス原盤そのものである円盤状の保護盤 2 に剥 離されずにそのまま被着されている。また、該ス タンパ1 の金型取付面1 a は、研磨定盤 6 に張ら れた研磨クロス5 に当接する。

前記研磨定盤6は、図示しない研磨機本体(以下、単に「本体」という。)に回転可能に設置されており、その軸部6aは、電動モータ等から構成される本体に設けられた駆動部9の出力軸に接続され、設定された回転数で研磨定盤6を回転させる。

一方、本体に着脱かつ回転自在に装着された軸部 7 a を有する円盤状の研磨ホルダ 7 は、図示しない移動機構により軸方向に移動自在であり、前記保護盤 2 のスタンバ 1 が被着している面と反対側の全面を前記研磨定盤 6 に対して設定された圧力で均一に押圧可能である。また、該研磨ホルダ 7 には図示しない吸盤が埋設されており、 該吸盤により前記保護盤 2 を吸着することにより保持す

の光学式変位センサ P A シリーズ。) 3 のセンサ 3 a は、前記取付孔 6 b の前記ガラス板 4 より下 方に嵌着されており、その測定光 3 d は、該ガラス板 4 を透過して前記測定面 2 a を照射可能である。

前記測定光3 dは、研磨定盤6の回転に伴って移動し、1回転する間に前記測定面2aと2回交差するので、その交差のたびに該測定面2aを照射することになる。

前記センサ3aはコード3cおよび不図示のス リップリング等を介して前記光学式変位計3の痕 算部3bに接続されている。

該領算部3 b は、前記センサ3 a の測定信号に基づいて前記金型取付面1 a に垂直な方向の前記測定面2 a の変位量の測定値を常時演算して求め、制御ユニット8 に入力するものである。

本体に設けられた該制御ユニット8は、ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に違したときに前記駆動部9を停止させて研磨を終了させる機能を有する公知のものであ

る。

つぎに、本実施例を用いたスタンパの金型取付 面の研磨方法の実施例について説明する。

まず、研磨前のスタンパ1 の厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さ、例えば 295 μ m を減じて得た値を研磨代寸法として制御ユニット 8 に設定する。

つぎに、研磨ホルダ7に、保護盤2のスタンパ1 が被着している面と反対側の全面を当接させて該保護盤2を吸着により保持させ、酸化アルミニウム研磨剤(例えば、商品名ポリプラ700。)を毎分50g1の割合で研磨クロス5に満下させ始める。その後、前述した移動機構を操作して前記研磨ホルダ7を移動させ、スタンパ1の金型取付正させ、光学式変位計3のセンサ3aの測定光3dの焦点調整を行なう。その状態で研磨定盤6を駆動部9により回転数60грαで回転させ研磨を開始する。

研磨中、光学式変位計3の演算部3bは、前

る.

上記第1実施例では電鉄に用いたガラス原盤をそのまま保護盤2として使用する例を示したが、本実施例では第3図に示すように、ガラス原盤ととして使用している。電鉄後、スタンパ21を対象して使用している。電鉄後、スタンパ21を対象を外径を所定の寸法に切断し、ついで該スタンパ21の情報の寸法に切断し、ついで該スタンパ21の情報による。との他の点は第1実施例と同様である。

また、保護盤に接着剤を介して被着している研 磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定 してその厚さが 318. μ m であったものを、研磨代 寸法を 2 3 μ m として設定し、さらに研磨の値 下割合、研磨ホルダ 7 の圧力および研磨定盤 6 の 回転数の値をそれぞれ第1 実施例と同一に設定し て研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要 した時間は 2 2 分間であった。研磨後のスタンパ 記センサ3 a の測定信号に基づいて、金型取付面1 a に垂直な方向の測定面 2 a の変位量の測定値を常時演算して求め、前記制御ユニット 8 に入力する。該制御ユニット 8 は、前記測定値が前記研磨代寸法に違したときに前記駆動部 9 を停止させ研磨を終了させる。

また、ガラス原盤に被着している研磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定してその厚さが 3 2 0 μ m であったものを、上記方法に従って、研磨付寸法を 2 5 μ m と設定して研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要した時間は 2 8 分間であった。また、研磨後のスタンパの厚さを前記超音波厚さ計で数個所測定してみたところ、294 ~ 296 μ m の値が得られた。

なお、前記所定のスタンパの厚さは295 μm に限る必要はなく、また、前記研磨剤の滴下割合、研磨ホルダ 7 の圧力および研磨定盤 6 の回転数は、上記以外の適宜値にそれぞれ設定可能である。

本発明の研磨機の第2実施例について説明す

の厚さを前記超音波厚さ計で数個所測定してみた ところ、293 ~297 μm の値が得られた。

つぎに、本発明の第1 および第2 実施例と比較 するために行なった、従来の技術の欄で説明した 方法によるスタンパの金型取付面の研磨の一例に ついて説明する。

・ついで、前記研磨レートを0.7 μα /分に修正

し、あらたに研磨時間を15分として研磨機のタイマーに設定し、再び同様に研磨を開始した。研磨機が停止したのち、スタンパを洗浄してその厚さを前記超音波厚さ計で測定したところ、291 μ であった。

研磨開始から終了までに要した時間は、全体で 50分であり、研磨終了時のスタンパの厚さは前 記目標値より4μm 薄く仕上がった。

以下に本発明の各実施例と従来の技術の欄で 説明した方法とを比較した結果について説明する。

本発明の第1実施例に示したスタンパの厚さの 仕上寸法は、294~296 μm であり、また第2実 施例のそれは、293~297 μm であり、従来の方 法に比較して仕上寸法精度が高い。また、研磨開 始から終了までに要する時間も、第1実施例では 28分間、第2実施例では22分間であり、従来 の方法に比較して非常に短い。

なお、第1および第2実施例では、スタンパの 付りにガラス板やシリコンウェハー等を研磨する

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1 実施例の要部断面図、第2 図は本発明の第1 および第2 実施例の構成を説明するためのブロック図、第3 図は本発明の第2 実施例の要部断面図である。

- 1. 21 … スタンパ、
- 1 a, 2 1 a ··· 金型取付面、
- 2. 22…保護盤、
- 3 … 光学式変位計、
- 3 a … センサ、
- 3 b … 演算部、
- 3 c --- コード.
- 4 … ガラス板、
- 5 --- 研磨クロス、
- 6 …研磨定盤、
- 6 b ··· 取付孔、
- 7…研磨ホルダ、
- 8…制御ユニット、
- 9…要動部。

特許出願人 キャノン株式会社 代 埋 人 弁理士 若 林 忠 ことも可能であり、同様の仕上寸法精度が確保で きる。

[発明の効果]

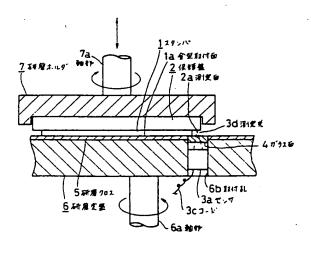
本発明は、以上説明したとおり構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

光学式変位計は、研磨を中断せずに研磨中のスタンパの金型取付面の研磨量を常時測定することができる。

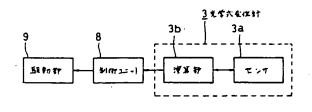
これにより、従来の如く経験的に求める研磨 レートを採用した研磨と該研磨後のスタンパの厚 さの測定とを繰り返し行なう必要がなくなるの で、研磨開始から終了までに要する時間が大幅に 短縮できる。

また、前記測定が不必要となるので洗浄時ある いは測定時にスタンパに傷が付くことがなくな る。

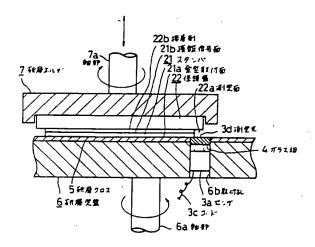
さらに、不確定な前記研磨レートではなく測定 分解能の高い光学式変位計を使用するので、スタ ンパの厚さの仕上寸法精度を高めることができ、 過剰研磨によるスタンパの不良発生も防止でき



第 1 図



第 2 図



第 3 127

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-234467

(43)Date of publication of application: 18.10.1991

(51)Int.CI.

B24B 37/04

B24B 7/04

B24B 49/12

(21)Application number : **02-024393**

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

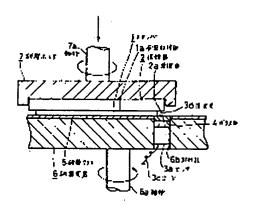
05.02.1990

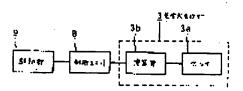
(72)Inventor: AKINO SHOJI

(54) POLISHING METHOD OF METAL MOLD MOUNTING SURFACE OF STAMPER AND POLISHING MACHINE THEREFOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To highly shorten the time required from polishing start to finish by providing an arithmetic part of an optical displacement gauge for continually calculating and determining the measurement value of displacement quantity of a measuring surface orthogonal to a metal mold mounting surface on the basis of the measurement signal of a sensor. CONSTITUTION: A value obtained by subtracting the determined thickness of a stamper 1 to be finished by polishing from the thickness of the stamper prior to polishing is taken as a polishing margin, and then polishing is started. The polishing quantity of the metal mold mounting surface 1a of the stamper 1 is continually measured by an optical displacement gauge 3 during polishing, and when the measurement value reaches the polishing margin, a polishing machine is stopped by a control unit 8.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.